



新聞稿

EV GROUP 在奧地利企業總部完成最先進無塵室設施興建

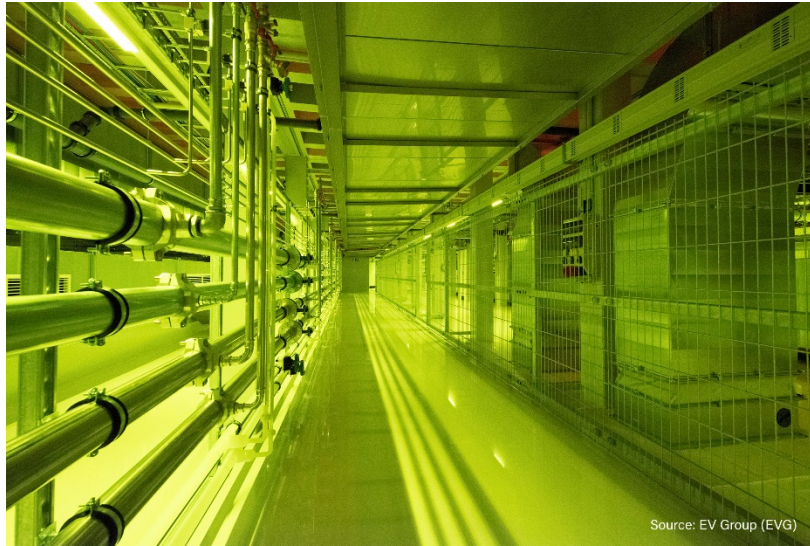
*新開幕的五號無塵室大樓使無塵室產能幾乎倍增
並強化 EVG 的 NIL Photonics® 與異質整合技術中心的能力*

台北，2020年7月22日 — 微機電系統（MEMS）、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備之領導廠商 EV Group（EVG）今天宣布已經在奧地利的企業總部，完成全新五號無塵室大樓的興建。全新的大樓從頭到尾採用最新無塵室設計與建築技術，並讓 EVG 總部的無塵室產能幾乎增加一倍，未來將用於開發產品與製程的展示設備、開發原型機和試量產的服務。五號無塵室大樓是去年宣布的 3,000 萬歐元投資的一部份，預計將於八月正式啟用。

全新的五號無塵室大樓直接與 EVG 現有的無塵室及應用實驗室相連，可以提供約 620 平方公尺十級無塵室的額外樓板空間。新大樓同時設有可在 EVG 設備平台上訓練客戶與工程師的多個專屬區域的現代化訓練中心。這次的擴大投資也包含現有的無塵室與應用實驗室設施的升級，並確保最高的妥善率與全新的安全功能。



圖一_ EV Group 的全新五號無塵室大樓使 EVG 總部的無塵室產能幾乎增加一倍，並設有提供客戶與工程師訓練且具有多個專屬區域的現代化訓練中心



圖二_EV Group 的五號無塵室設施的先進附屬製造無塵室 (sub-fab)，用以確保最高的妥善率與全新的安全功能

強化 EVG 的核心技術

全新的五號無塵室大樓增加的產能，將強化 EVG 提供[世界級製程開發服務](#)的 NILPhotonics®技術中心與異質整合 (Heterogeneous Integration) 技術中心™的能力，並為微電子供應鏈的客戶與合作夥伴，提供開放的創新育成中心。透過這些卓越的核心技術，EVG 協助客戶加速技術開發、將風險降至最低，並利用奈米壓印微影技術與異質整合，協助開發出具差異化的技術與產品，同時確保發表產品前所需的最高智慧財產 (IP) 保護標準。

EV Group 技術開發和 IP 總監 Markus Wimplinger 表示：「我們對於興建這座全新無塵室所涵蓋的技術創新與專業知識，感到非常自豪。從整座建築到最微小的細節，這可謂一座真正世界級、最先進的設施，可以說是與一些歐洲技術最先進的無塵室平起平坐。對於 EVG 而言，這座新設施將大幅強化我們與客戶共同開發未來應用與技術的能力，我們認為它將讓近來特別活躍且需求極高的技術中心受益。我們的 NILPhotonics 與異質整合技術中心提供的獨特服務，讓我們的客戶與合作夥伴得以縮短開發週期，並在這些關鍵的應用領域打造出卓越的產品。」



圖三_ EV Group 的員工正在最後確認最新且最先進的五號無塵室設施的內部，其中包括專門的共同開發區域，預計將於八月正式啟用

擁有各個技術中心與強大客戶夥伴關係的 EVG 處於獨特的地位，可以為客戶提供不間斷的製程開發服務與支援。在此同時，EVG 的在地安裝與支援團隊以及遠端的支援能力，讓 EVG 的設備得以持續進行優秀的安裝與服務。欲瞭解更多關於 EVG 的服務，請瀏覽 <https://www.evgroup.com/services/>。

欲瞭解更多關於 EVG NILPhotonics 技術中心與異質整合技術中心，請瀏覽 <https://www.evgroup.com/products/process-services/>。

EVG 將於 7 月 20 日至 23 日舉行的線上 SEMICON West 展示其完整的晶圓接合、微影與光阻製程解決方案。如欲瞭解更多資訊，可以至線上攤位與 EVG 代表人安排約談，或下載最新產品資訊。

關於 EV Group (EVG)

EVG 是全球半導體、微機電、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商，主要產品包括晶圓接合、晶圓薄化、微影/ 奈米壓印微影技術 (NIL) 和檢測設備，以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG 成立於 1980 年，藉由一個完備的全球網絡資源為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站：www.EVGroup.com。

###



EV Group 新聞聯絡人：

Clemens Schütte

EVG 行銷與傳播總監

電話：+43 7712 5311 0

E-mail: Marketing@EVGroup.com

世紀奧美公關顧問

黃晨瑀/ 詹淑君

電話：(02) 2577-2100 分機 826/ 807

E-mail: BonnieCY.Huang@eraogilvy.com

ShirleySC.Chan@eraogilvy.com